EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59027581

PUBLICATION DATE

14-02-84

APPLICATION DATE

03-08-82

APPLICATION NUMBER

57135559

APPLICANT: SEISAN GIJUTSU SHINKO KYOKAI;

INVENTOR :

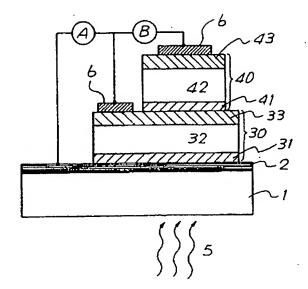
NISHIMOTO NAOAKI;

INT.CL.

H01L 31/10 G01J 1/02

TITLE

: OPTICAL SENSOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To enable to increase the number of outputs as the number of layers increases and to further precisely detect light spectrum by laminating two or more photoelectric converting elements which have semiconductor junctions of hydrogenated amorphous silicon compound layer in a multilayer state on a conductive substrate, and producing an electrode terminal from the respective elements.

CONSTITUTION: A glow discharge is performed by a high frequency power source using a capacity coupling device on a substrate, on which a transparent conductive layer 2 such as SnO2, In2O3 is deposited, with silane glass as a raw material under the presceibed conditions, a P type layer 31, an i type layer 32 and an N type layer 33 are accumulated to form a photoelectric converting element 30. Similarly, a P type layer 41, an i type layer 42 and an N type layer 43 are accumulated on the element 30, thereby forming a photoelectric converting element 40. The short wavelength light of the light is absorbed to the optical sensor at the element 30 of the incoming light incident side, and the relatively long wavelength light is absorbed at the element 40. Since the outputs A, B have different spectral sensitivities and independently vary according to the wavelength of the incident light in this manner, the spectrum of the incident light can be identified by the electric calculation such as the addition, subtraction, division of the combination thereof.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—27581

50Int. Cl.3 H 01 L 31/10 G 01 J 1/02 識別記号

庁内整理番号 7021-5F 7145-2G ❸公開 昭和59年(1984)2月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

砂光センサ

②特

昭57-135559

昭57(1982)8月3日 御出

浜川圭弘 @発

川西市南花屋敷三丁目17の4

者 西本直明 明

横浜市緑区鴨志田町1000番地三 菱化成工業株式会社総合研究所 内

⑪出 願 人 社団法人生産技術振興協会

吹田市藤白台五丁目125の18大

阪大学工業館内

弁理士 長谷川一 個代 理 人

発明の名称

光 セン.サ

- 特許請求の範囲
 - (1) 海觉性菇板上化、水素化非品質蔬菜化合物 層の半導体接合を有する光電変換 案子を少な くとも2個以上多層状に積屑し、且つ、該各 光電変換素子から電磁燐子を取り出したこと、 を特徴とする光センサ。
 - (2) 光電変換 岩子が、水岩化非晶質 珪葉化合物 の真性半導体層、P形半導体層およびn形半 排体層のうちの2種の層により形成される半 導体接合を少なくとも/個以上有するもので ある特許請求の範囲第1項記載の光センサ。
 - (3) 光電変換素子が、水累化非品質珪素化合物 の真性半導体層をはさんで、水器化非晶質症 紫化合物の P 形半導体層と n 形半導体層を 段 際したものである特許請求の範囲第1項記載 の光センサ。
 - 実性半導体形が、200~20,000 ♥ Å

の販厚を有するものである特許訴求の範囲第 3項記収の光センサ。

- P形半導体層が、 SO~ SOO Aの 股厚を 有するものである特許請求の範囲第3項記載
- (6) n形半導体層が、 s 0 ~ 1,000 Åの膜厚を 有するものである特許請求の範囲第3項記載 の光センサ。
- (7) 少なくとも2個以上間隔された光電変換器 子が、水器化非晶質珪素化合物の異性半導体 脂を有し、且つ、各者子の真性半導体層の膜 厚が異なるものである特許請求の範囲第3項
- (8) 水器化非晶質珪素化合物層が、さらに水紫 化微結晶形器化合物を含む特許新求の範囲第 ノ項記載の光センサ。
- 発明の詳細な説明

a - Bi:H と略す)を使用した、可視光領域の 色を有利に判別することができる光センサに関

符開昭59-27581(2)

するものである。

光センサは、光コードの読み取り、光スインチ機能等を有し、現在、広い分野で応用されている。なかでも可視光質域の色を制別するカラーセンサは、盗料、染料などの色識別や色ムラ制別、カラーコードの物品仕分け、或いは、 医蚊分野への応用など、多方面での応用が期待され、種々のカラーセンサが提案されている。

従来、 a - Si: H を使用したカラーセンサは、 色の識別のために色フィルターを使用している。 すなわち、赤、緑むよび背の3枚のフィルター を装齎した3個の素子を並配して使用している。 そのため、空間的な分解能が低くなり、小型化 や集積化が難しい。

本発明者等は、かかる点に留意して鋭意検討した結果、 a - Si: II の半導体接合を有する光度変換素子を多層構造とし、各層の素子から電低端子を取り出し、その出力を適宜演算処理すれば、色フィルターを使用することなく、可視光領域の色を有利に判別することができること

本乳明にかいては、特に、P-i-n接合を 有する光偏変後光子が好ましい。

上記 P 層 かよび n 層 の 腰 厚 は、 殿 の シート 抵抗を小さくするためにある 程度の 厚さは 必要であるが、 あまり 厚くすると P 層 かよび n 層 での 代の 吸収量が 増え、 光担 体生 成 層 である i 層 に 到達する 光量が 波少し、 その 結果、 光電 流の 疎少をもたらすことがあるので、 通常、 P 層 は 1 0~1000 Åの 範囲から選ばれる。

また、1階の駿厚は、200~20.000Åの 範囲から遊ばれる。200Åより荷いと十分な 光配流を初ることができず、20.000Åより厚いとューSi:H中の担体の移動度が少さく、光 電流が低下することがある。

a - 81: H層の作製法は、反応性スペッタリング法、イオンビーム蒸流法、グロー放電分解 法等が挙げられるが、均一で大面貌の、しかも、 為光導電電を有する層を与えるグロー放電分解 法が好過である。 を知得し、本発明を完成するに到つた。

即ち、本発明の設旨は、 辺電性基板上に、 水 葉化非晶質症素化合物層の 半角体接合を有する 光電変換案子を少なくとも 2 個以上多層状に積 層し、且つ、 酸各光電変換素子から電極端子を 取り出したことを特徴とする光センサに存する。 以下、本発明を説明する。

本発明の光センサは、光電変換器子を少なくとも2個以上機隔した多階構造を形成している。 廃の数が多いほど出力数が増し、さらに稲密を 光スペクトルを検出することができるので有利 である

本発明の光電変換案子は、a-Si:H層の半 海体接合を有する。

半海体接合は、 a - 61: H の実性半功体層(i 層)、 P 形半海体層(P 層) および n 形半海体層(P 層) および n 形半海体層(n 層) の うちの a 種の 梅により形成される。 例えば、 P 層と n 層とが接合した P - i - n 接合、 P 層と が挙げられる。

具体的には、例えば、ステンレス、モリブデン、アルミニタム等の金属板、或いけ、ポリエステルフイルム等の有機フィルムやカラス、金属セラミンク等の表面を酸化インジタム(Table)、関化スズ(SnO。)等を蒸着処理した海電性基板を200~350℃に加熱し、シランガス等のガス圧力を0.1~3Torrに保ち、クロー放電することにより、 蒸板上にαー01:11層を形成することができる。グロー放電の形式としては、
正成法、高間波法のいずれも使用することができる。

P 歴 かよび n 層 を 形成 する 場合 け、 原 料 ガス に ドーピングガスとして 失々 B, H。かよび PH, を 准合すれば L い。 これら ドーピングガスの 分圧 は、 B, H。または PH, と 8iH。の比で 0.0 0 / ~ 0.0 5 の 範囲で混合する。

上記グロー放電分解法で得られるa - 8i: H 順中には、 5 ~ 5 の原子名程度の水業が含まれており、 a - 8i: H 中のダングリングポンドを低波し、光導電性の向上に寄与している。

特別昭59-27581(3)

原料ガスを適宜変化させ、上記の方法により、 P居、n層および 1 層を所望の層序に連続的に 積層すれば、本発明の半導体接合を有する光電 変換案子を形成することができる。 この操作を 繰り返すことによつて、光電変換案子の多層構 造を形成することができる。

次に、本発明の光センサの/例を第/図によって更に説明する。

 料ガス中に B.H. を混合し、また、口唇を形成する場合には、原科ガス中に PH, を混合する。

そして、光電変換第子30および40に、アルミニウム、モリブデン、ステンレス等の金属、 改いは、前述の透明導電層等で電換4を設けて 光センサを作製する。

かかる光センサに、ガラス板/ 倒から光を入射させると、光入射銅にある光電変換素子ョのでは短波長光が吸収され、また、光電変換案子ョので吸収されなかかな、比較的長波長光が吸収される。即ち、短波及水が分が多い光が入射した場合は、②の出力が小さく、②の出力が大きい。

このように、 ②および ③の出力は、 夫々、 故 長依存性 (分先感度) が異なり、 入射光の 故 長 により夫々独立に変化するので、 これらの 電気 的な演算処理、 例えば、 加 新、 被第、除算、 敢 いは、 これらの組合せを行なうことにより、 入

射光のスペクトルを識別することができる。

本発明の光センサにかいて、吸光保数の制御 け五要であるが、この吸光保数の波及依存性は、a - 81: K 層の光学的狭止希幅と密接な機保が ある。即ち、禁止希似を大きくすれば、吸光保 むの放及依存性は短波及方向にシフトし、逆に 小さくすれば、長波及方向にシフトする。

との禁止希望の制御は、 a - Si: H 層の作製 条件により行なうこともできるが、 化学式、

(Si,-x Ax),-y Hy

この場合、原料ガスとして、51H。ガス化、 例えば、CH。、GeH。、BaH。、NH,、BaH。、PH, 等のガスを適当量混合して使用し、削迷と同様 の条件でグロー放電分解反応を行なえばよい。

わられる効果としては、例えば、SiH.ガスにCH.、NH,を混合すると禁止帯離が大きくなり、短波反光銀度が上がる。また、SiH.ガスにGeH.、SnH.を混合すると禁止帯幅が小さくなり、最波長光から赤外光に対して根底が上がる。

また、本発明において、各界子のよ脳、 P 脳 成いけの形に、 粒径よ 0~1 3 0 A 程度の水素 化段結晶化分物を少淡分在させると、光気旋が

特開昭59-27581(4)

増大するので好ましい。

かかる敏結晶を含んだα - Si:H 層は、高周 彼の出力を大きくする、例えば、 / SO ~ SOO wとするか、或いは、原料ガスの SiH, ガスを水 素ガスで、例えば、 SiH, が O.S ~ S %となるよ りに希釈するか、或いは、 グロー放電領域と落 板との距離を大きくする等により形成すること ができる。

以上設明した本発明の光センサは、半導体工業の協細加工の技術を用いることによつて、分解能 / / / の皿以上のカラーセンサアレイを作製することが可能であり、更に、2次元カラーセンサへの応用も可能である。

以下に実施例を挙げて本発明を更に具体的に 説明する。

実施例/

②の出力(光電流)の極大値を1.0として、その相対感度として示した。

との図から明らかなように、光電変換累子 30の感度の優大は約5.000Å、光電変換累 子×0の感度の優大は約6.200Åと明らかな 差が見られた。

従つて、例えば、緑色の光(放長 5,000 Å)が入射した場合は、光電変換素子 3 0 の思度が高く検出され、また、赤色の光(波長 4,5 0 0 Å)が入射した場合は、逆に、光電変換案子 4 0 の感度が高く検出されるので、どちらの出力が大きいかを調べることによつて、色の段別ができることが分つた。

また、のと面の各被長における感度の比(B
/ A)を第3別に示した。 図から明らかなよう
に、可視光領域(4.0 0 0 ~ 7.0 0 0 Å)に亘
つて母調に増加している。 即ち、 B / A の値け、
故長と対応しており、 従つて B / A の値を調べることによつて、入射光の色(故長)を一銭的
に決定することができることが分つた。

ガラス板上に SnO, を 蒸消した再電性 基板上に、 容は結合製高周波グロー放電装置を用い、 ロー i - n 接合を有する光電変換 第子 3 の および 8 のの積層された第 / 図に示したよう な光センサを作製した。

P層、i層かよびn層の堆積は、基板温度 2 5 0 ℃、ガス圧力約 / Torr、高周被出力 5 5 W で行なつた。P 層形成の際は、B, H。ガスを SiH。ガスに対して 0.2 体積%混合したガスを 原料ガスとし、n 層形成の際は、PH, ガスを 51H。ガスに対して 0.5 体積%混合したガスを 原料ガスとしてグロー放電分解を行なつた。

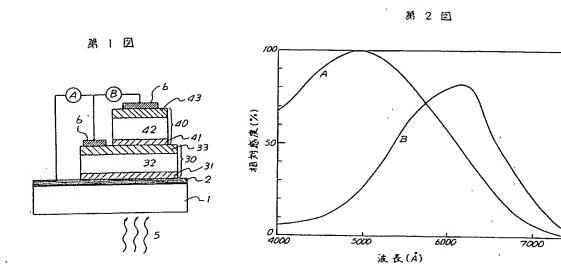
P 居かよび n 店の股厚け、夫々、 100 Å および 300 Å とし、 1 届の股厚け光電変換素子 30 においてける00 Å、光電変換業子 40 においてける00 Å とした。

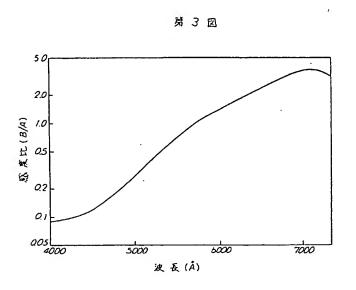
上述の様だして作製した光センサに、 ガラス板 / 側から、分光器を通して単色光化した光 5 (光感、タングステンランプ)を入射させて分光 & 度を調定し、第 2 図に示した。第 2 図は、

4 図面の簡単な説明

第1 図け本発明の光センサの構成例を示す断面の概略図、第2 図は、本光センサの感度の入射光波長依存性を示す図、第3 図は、第2 図の2 曲線の各族長における比の値を示す図である。
/ …… ガラス板、2 …… 透明導電層、30,40 …… a — 8i: H 光電変換案子、31,41 …… P 形 a — 8i 層、32,42 …… a — 8i の 英性半導体層、33,43 …… n 形 a — 8i 層、5 …… 被検出光、6 …… 上部電機、2 …… A 出力、8 …… B 出力

特問昭59- 27581(5)





15618259 - 27581 (6)

手統油正即 (自允)

関 (057年10月26日

特許疗長官 若 杉 和 头 殿

1 事件の表示 解和57年初計解第1355世号

2 発明の名称 光 センリ

3 補正をする者 事件との関係 出類

係 出新人 补团法人生赛技術展到協会

4 代 理 人

HEDDON OF RESOURCES 15

東泉都千代川区丸の内二丁目5 番2 号 三段化成工発払式会社内 む (283) 69/6 (6806) 弁理士 - 長谷川 - 「覧覧

(ほか 1名)

- 5 新正の対象 明和四の「発明の詳細な説明」の研
- 6 補正の内容 (1)明細度第6資第15行に「の比で」とあるのを 「の体格化で」とお近する。